

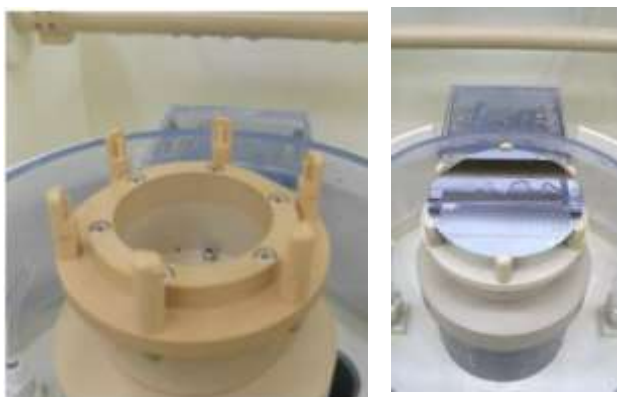
ケメット・ジャパン洗浄機 ZAB-8S1M

特徴

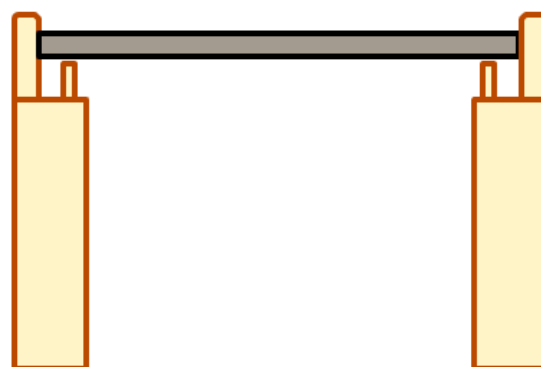
- ◇ 最大φ8 インチ対応。
- ◇ 片面ブラシスクラブ洗浄 DIW+薬液ライン
酸性・アルカリ性の薬液に対応しています。
- ◇ コンパクトな1チャンバー構成で、自動運転にて乾燥まで行います。



4インチチャック実物



チャックイメージ図



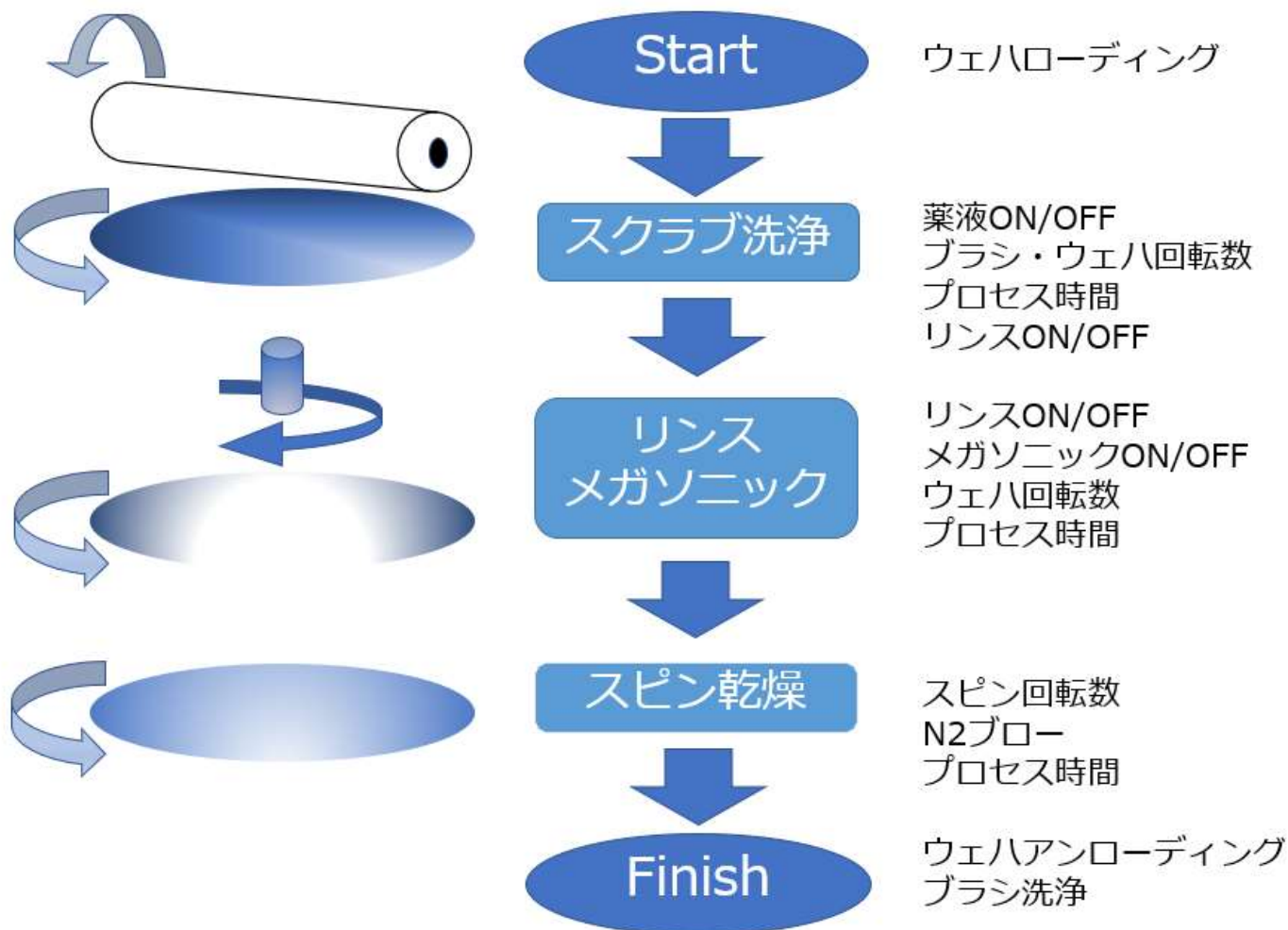
基板外周を挟み込む構造では無く下から支える構造となっているので、基板へのストレスが低減されます。

対応Wfサイズ	φ2"~200mm
チャンバー数	1個
チャンバー機能	片面スクラブ・スピン乾燥
LD UnLD	マニュアル
フットプリント	W1100xD700xH1450mm
装置重量	約150 kg (アジャスタ、キャスト付)
対応アプリケーション	CMP / MEMS / CMP部材評価



プロセスフロー

以下のフローが本装置のセミオートプロセスの流れのイメージです。各工程において最大5ステップのプロセスが組めます。



ケメット・ジャパン株式会社 東京青梅工場では、CMP、ダイシング、裏面研削の受託加工サービスもやっており、立会いデモも可能です。お気軽にご相談ください。

